

DIALOG(R)File 345:Inpadoc Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

12943826

Basic Patent (No.Kind.Date): EP 704912 A1 19960403 <No. of Patents: 006>

AC DRIVE SCHEME FOR ORGANIC LED (English: French: German)

Patent Assignee: EASTMAN KODAK CO (US)

Author (Inventor): TANG CHING WAN (US); VAN SLYKE STEVEN ARLAND (US)

Designated States : (National) DE: FR: GB

IPC: H01L-033 00; H05B-033 14

Derwent WPI Acc No: G 96-173340; G 96-173340

Language of Document: English

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
DE 69517642	C0	20000803	DE 69517642	A	19950909	
DE 69517642	T2	20010222	DE 69517642	A	19950909	
EP 704912	A1	19960403	EP 95202452	A	19950909	(BASIC)
EP 704912	B1	20000628	EP 95202452	A	19950909	
JP 8180972	A2	19960712	JP 95243110	A	19950921	
US 5552678	A	19960903	US 311619	A	19940923	

Priority Data (No.Kind.Date):

US 311619 A 19940923

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-180972

(43) 公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 5 B 33/08

H 0 1 L 33/00

A

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平7-243110

(22) 出願日 平成7年(1995)9月21日

(31) 優先権主張番号 3 1 1 6 1 9

(32) 優先日 1994年9月23日

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 590000846

イーストマン コダック カンパニー
アメリカ合衆国、ニューヨーク14650、ロ
チェスター、ステイト ストリート343

(72) 発明者 チン ワン タン

アメリカ合衆国 ニューヨーク 14625
ロチェスター パークレーン 176

(72) 発明者 スティーヴン アーランド ヴァン スラ
イク

アメリカ合衆国 ニューヨーク 14625
ロチェスター コリングスワース・ドライ
ヴ 39

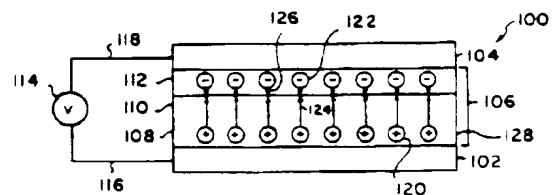
(74) 代理人 弁理士 伊東 忠彦 (外1名)

(54) 【発明の名称】 有機LED用のAC駆動デバイス

(57) 【要約】

【課題】 有機光放射デバイス用の改善された交流電源
配置を提供する。

【解決手段】 陽極と、有機ホール注入及び移動帯と、
有機電子注入及び移動帯と陰極とからなるエレクトロル
ミネセンスデバイスが開示される。デバイスにより長い
動作寿命を提供するエレクトロルミネセンスデバイスに
対するAC駆動方式が開示される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極と該陽極及び陰極間に配置された光放出構造とを有する有機発光デバイス（LED）において、

（a）有機ホール移動層と

（b）有機ルミネセンス層と、

（c）光を生ずるためにLEDをバイアスする順部分と実質的に光を生じない逆部分とを有する陽極と陰極とに亘って交流電圧を印加する手段とからなり、該電圧は各AC電圧周期の最大順電圧が最大逆電圧より小さいか又は等しいように選択された有機発光デバイス。

【請求項2】 順部分の時間（ t_f ）は逆部分の時間（ t_r ）より長い請求項1記載のデバイス。

【請求項3】 t_r は少なくとも $0.001 \times t_f$ である請求項2記載のデバイス。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はエレクトロルミネセンスデバイスに関する。より詳細には本発明は導電性有機層から光を放射するデバイスに関する。

【0002】

【従来の技術】有機エレクトロルミネセンスデバイスが約20年の間知られてきた一方でそれらの性能の限界は多くの望ましい応用の障害となって現れてきた（簡潔のためにエレクトロルミネセンスの一般的な頭文字であるELでしばしば置き換えられる）。

【0003】初期の有機ELデバイスの代表はGurnee等による1965年3月9日発行のアメリカ特許第3172862号、Gurnee等による1965年4月9日発行のアメリカ特許第3173050号、Dresnerによる1969年のRCA Review, Vol. 30, pp. 322-334の「Double Injection Electroluminescence in Anthracene」；Dresnerによる1973年1月9日発行のアメリカ特許第3710167号である。有機放射材料は複合有機ホスト材料と濃縮されたベンゼン環を有する複合有機賦活剤とから形成される。ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピレン、ベンゾピレン、クリセン（chrysen）、ピセン（picene）、カルバゾール、フルオレン、ビフェニール、テルフェイル（terphenyls）、クオアルテルフェニール、酸化トリフェニレン、ジハロビフェニール、トランススチルベン、1,4-ジフェニルブタジエンが有機ホスト材料の例として提供されてきた。アントラセン、テトラセン、ペンタセンが賦活剤の例として挙げられてきた。有機放射材料は1 μ m以上の厚さを有する単層として現れた。

【0004】有機ELデバイス構成の技術での最も最近の発見は一方がホールを注入し、移動するために特に選択され、他方は電子を注入し、移動するために特に選択

され、デバイスの有機ルミネセンス帯としてまた動作する陽極と陰極に分離した極度に薄い2つの層（結合された厚さで $<100\mu$ m）からなる有機ルミネセンス媒体で構成されるELデバイスから結果として得られた。極度に薄い有機ルミネセンス媒体は電氣的バイアスの所定のレベルに対する最大電流密度を許容する減少された抵抗を提供する。光放射は有機ルミネセンス媒体を通過する電流密度に直接関係する故に増加された電荷注入及び移動効率に結合された薄層は許容しうる光放射レベル（例えば環境光内で視覚的に検出されうる輝度レベル）を電界効果トランジスタのような集積回路デバイスで代替可能な範囲の低い印加電圧で達成されるようにする。

【0005】例えばTangによるアメリカ特許第4356429号にポルフィリン化合物を含むホール注入及び移動層とデバイスのルミネセンス帯としてまた動作する電子注入及び移動層とからなる有機ルミネセンス媒体から形成されるELデバイスが開示されている。例1ではELデバイスは導電性ガラス透明陽極と1000オングストロームのホールを注入し、移動する銅フサロシアニン層と1000オングストロームの電子を注入し、移動し、またデバイスのルミネセンス帯として動作するポリ（スチレン）内のテトラフェニルブタジエンの層と銀の陰極とで形成されることが開示されている。ELデバイスは30から40mA/cm²範囲での平均電流密度で20ボルトでバイアスされたときに青い光を放射した。デバイスの輝度は5cd/m²であった。

【0006】このような有機ELデバイスでの更なる改善はVan Slyke等によるアメリカ国特許第4539507号により開示される。Van Slyke等はホール注入及び移動Tangのポルフィリン化合物を芳香第三アミン層に置き換えることにより光り励起での劇的な改善が実現された。例1を参照するに透明導電性ガラス陽極上で真空蒸着された連続した750オングストロームのホール注入及び移動1,1-ビス（4-ジポトリルアミノフェニル）シクロヘキサン及び電子注入及び移動4,4'-ビス（5,7-ジ-*tert*-ペンテニル-2-ペンゾオキサゾイル）ースチベン層があり、後者はまたデバイスのルミネセンス帯を供する。インジウムは陰極として用いられた。ELデバイスは青緑の光（520nmピーク）を放射した。最大輝度は印加電圧が22ボルトの時に約140mA/cm²の電流密度で340cd/m²が達成された。20ボルトで駆動されたときに最大パワー変換効率は約 10^{-3} ワット/ワットであり、最大EL量子効率率は約 1.2×10^{-2} 光子/電子であった。一方でTangの例1がELデバイスが20ボルトで駆動されたときに輝度は5cd/m²のみであるのに対してVan Slyke等の例1ではELデバイスが22ボルトで駆動されたときに輝度は340cd/m²であることに特に注目すべきである。

【0007】有機ELデバイスは種々の陰極材料により

構成されてきた。早期の実験ではアルカリ金属が用いられた。何故ならばそれらは最低の仕事関数の金属であるからである。従来技術により教示される他の陰極材料はより高い仕事関数（4 eV以上）の金属であり、これらの金属の組み合わせも含み、例えば真鍮、導電性金属酸化物（例えば酸化錫）、単一の低仕事関数（＜4 eV）金属のようなものである。上記のGurnee等及びGurneeはクロム、真鍮、銅、導電性ガラスで形成された電極を開示した。Dresnerのアメリカ国特許第3710167号は厚さ10オングストローム以下のアルミニウム又は酸化シリコンに対応する層を有するアルミニウム又は縮退した

【0008】

【外1】

N^+

【0009】シリコンからなる。Tangの上記の文献はインジウム、銀、錫、アルミニウムのような低い仕事関数を有する単一の金属から形成される有用な陰極を教示する一方で、上記のVan Slyke等による文献には例えばインジウム、銀、錫、鉛、マグネシウム、マンガ、アルミニウムなどの種々の単一の金属を開示する。

【0010】Tang等のアメリカ国特許第4885211号は少なくとも一つが4 eV以下の仕事関数を有するアルカリ金属以外の複数の金属から形成される陰極からなるELデバイスを開示する。Van Slyke等によるアメリカ特許第4720432号は改善された多層有機媒体を用いたエレクトロルミネセンスデバイスが開示されている。この特許には上記のようにエレクトロルミネセンス又はELデバイスは直流電源又は交流（AC）電源又はどのような断続電源によっても駆動される。このELデバイスは基本的に順バイアス電圧でのみ電流を流すことを許容するダイオード整流器である。この電流はエレクトロルミネセンスを発生するために有機媒体を励起する。逆バイアスでは電流はダイオードに入来するのを阻止され、従って光放射は生じない。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は有機光放射デバイス用の改善された交流電源配置を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】この目的は

(a) 有機ホール移動層と、

(b) 有機ルミネセンス層と、

(c) 光を生ずるためにLEDをバイアスする順部分と実質的に光を生じない逆部分とを有する陽極と陰極とに亘って交流電圧を印加する手段とからなり、該電圧は各AC電圧周期の最大順電圧が最大逆電圧より小さいか又は等しいように選択される陽極と陰極と該陽極及び陰極間に配置された光放出構造とを有する有機光放射デバイ

ス（LED）により達成される。有機ELデバイスでの現在の性能向上は広範囲に用いられるための潜在能力を示唆しており、最も実用的な応用は制限された電圧入力又は延長された期間にわたる光出力変動を要求する。上記Van Slyke等により用いられた芳香族第三アミン層は有機ELデバイス内での非常に魅力的な初期光出力を得られた一方でこれらの層を含むデバイスの制限された安定性は広範囲の使用をなお抑止する。デバイスの劣化は一定の電圧が印加されたときにより低い電流密度を徐々に得る結果となる。次により低い電流密度は光出力のより低いレベルを生ずる。一定の印加電圧では実際のELデバイスは光放射レベルが例えば環境光内で既に視覚的に検出される放射レベルである許容レベル以下に落ちたときに終端（terminates）を用いる。印加電圧が光放射レベルを一定に保つために徐々に増加される場合にはELデバイスを横切る電界は対応して増加される。実際にELデバイス駆動回路により容易には供給されえない又は電極を分離する層の絶縁破壊強度を超える得られた傾斜（電圧/cm）を発生する電圧レベルが必要となる。

【0013】ELデバイスの安定性及び持続的な動作性能は特に設計された交流電源（AC）で駆動することにより著しく改善される。このAC駆動はDCモードで動作されるデバイス内で遭遇する破局的な誤動作周波数を除去することにより有機ELデバイスの有用な寿命と信頼性を大きく延長しうる。AC駆動によりELデバイスのインピーダンスは動作においてほとんど変動を示さない。斯くして一定のACの下でELデバイスを通して流れる電流は時間に対して顕著に変化しない。結果として作動中に有機フィルムの絶縁破壊により破局的誤動作を引き起こすELデバイスへの駆動電圧を徐々に増加する必要はない。

【0014】加えてAC駆動は有機ELデバイス内にしばしば見られる配置又は点欠陥による短絡路を決定的に除去する。これら欠陥は陽極と陰極との間の半導体路を形成する。動作においてこれらの路はさもなくば有機ELフィルムを通して流れ、エレクトロルミネセンスを発生する電流をシャントする。これらの寄生電流導路はAC駆動の適用により容易に除去されることが見いだされ、より高いルミネセンス効率と動作安定性をもたらす。

【0015】有機ELデバイスを動作する上でいかなるAC駆動方式でもDC駆動方式より良い一方で非対称ACのある形は動作寿命を維持するのに最良の性能を与える。非対称方式はAC周期の逆電圧部分がAC周期の順部分より小さくないAC電圧周期からなる。AC周期の逆部分により順部分に対する陽極上の電圧は陽極上の電圧より正であり、逆もまた真であることを意味する。

【0016】更にまた逆部分の持続時間（ t_f ）はAC周期の順部分の持続時間（ t_f ）よりも顕著に短くでき

ることが見いだされる。この割り当てられた時間の非対称性はELEDデバイスを動作する上で利点である。何故ならばそれはAC周期の順部分のみで生成されるエレクトロルミネセンスの発生に対してより多くの時間を提供するからである。

【0017】

【発明の実施の形態】図と組み合わせて以下の詳細な説明を参照することにより、本発明のこれらのそして他の利点はよりよく理解されよう。本発明によるエレクトロルミネセンス又はELEDデバイス100は図1に概略が示される。陽極102は図示された3つの重ね合わされた層からなる有機ルミネセンス媒体106により陰極104から分離される。陽極上に配置された層108は有機ルミネセンス媒体のホール注入帯を形成する。ホール注入層上に配置された層110は有機ルミネセンス媒体のホール移動帯を形成する。ホール移動層と陰極との間に介入される層112は有機ルミネセンス媒体の電子注入及び移動帯を形成する。陽極及び陰極はそれぞれ導電体116、118により外部AC電源114に接続される。電源は図4の波形を形成する。どのような所望のスイッチング回路も含む従来技術のAC電源は陰極に関して陽極を正にバイアスすることが可能であるように用いられ得る。陽極又は陰極のどちらかは接地電位であり得る。電極の逆バイアスは可動電荷移動の方向を逆転し、ルミネセンス媒体から可動電荷担体を奪い、光放射を終了する。

【0018】ELEDデバイスは陽極が陰極より高い電位であるときに順バイアスされたダイオードとして見る事ができる。これらの条件下ではホール（正の電荷担体）の注入は120で示されるようにより低い有機層内で生じる一方で電子は122で示されるようにルミネセンス媒体内のより高い有機層内に注入される。注入されたホール及び電子はそれぞれ矢印124、126により示されるように反対に帯電された電極に向かって移動する。これはホール-電子再結合を生じる。移動する電子がホールを満たすようにその導電性電位から原子価バンドへ落下するときにエネルギーは光として放出される。この故に有機ルミネセンス媒体は電極間で各電極から運ばれる可動電荷を受けるルミネセンス帯を形成する。交互の構成の選択に依存して放出された光は陽極を介して、陰極を介して、又はそれらのどのような組み合わせを介して電極を分離する有機ルミネセンス媒体の1以上の端128を介して有機ルミネセンス材料から放射される。

【0019】有機ルミネセンス媒体は非常に薄いのでそれは通常2つの電極の1つを介して光を放射することが好ましい。これは有機ルミネセンス媒体又は別の半透明又は透明媒体上の又は別の半透明又は透明支持体上の半透明又は透明コーティングとして電極を形成することにより達成される。コーティングの厚さは光透過（又は減

衰）と電気導電性（又は抵抗）とのバランスにより決められる。光透過金属電極を形成する実際的なバランスは典型的には導電性コーティングの厚さの範囲が50から250オングストローム内である。電極が光を透過するよう意図されず、又は透明な導電性酸化物のような透明の材料で形成されている場合には製造で便利であることが見いだされたどのような大きな厚さも用いられ得る。

【0020】図2に示される有機ELEDデバイス200は本発明の好ましい実施例の一つである。有機ELEDデバイスの歴史的な開発の故にそれは習慣的に透明の陽極を用いている。これはその上に陽極204を形成するために導電性の光透過性の比較的高い仕事関数の金属又は金属酸化物層を堆積された透明な絶縁支持体202を設けることにより達成される。有機ルミネセンス媒体206と、それ故にその層208、210、212は媒体106とその層108、110、112にそれぞれ対応し、更なる説明は不用である。以下に説明する材料の好ましい選択で有機ルミネセンス媒体を形成すると層212はルミネセンスがその中で発生する帯である。陰極214は有機ルミネセンス媒体の上層上に堆積により容易に形成される。

【0021】図3に示されている有機ELEDデバイス300は本発明の他の好ましい実施例である。有機ELEDデバイス開発の歴史的な型と逆にデバイス300からの光放射は光透過（即ち透明又は実質的に透明）陰極314を介する。デバイス300の陰極はデバイス200と同様に形成される一方でデバイス300で示される好ましい形で陽極と陰極の両方を介してそれにより許容される光放射は比較的高い仕事関数の金属基板のような陽極302を形成する不透明な電荷導電性要素を用いる。有機ルミネセンス媒体306と、それ故にその層308、310、312は媒体106とその層108、110、112にそれぞれ対応し、更なる説明は不用である。デバイス200と300との間の顕著な差は後者が有機ELEDデバイス内で習慣的に含まれる不透明な陰極の位置で薄い光透過性（即ち透明又は実質的に透明）陽極を用い、通常用いられる透過性陽極の代わりにほとんどの場合に不透明な陽極が用いられていることである。

【0022】有機ELEDデバイス200と300を一層に見ると本発明は正又は負の不透明基板のいずれかにデバイスを設ける選択を提供するということが明らかである。本発明のELEDデバイスの有機ルミネセンス媒体は3つの別の有機層を最低限含み、少なくとも一つの層はデバイスの電子注入及び移動帯を形成し、少なくとも二つの層はデバイスのホール注入及び移動帯を形成し、後者の1層はホール注入層を提供し、残りの層はホール移動帯を提供する。

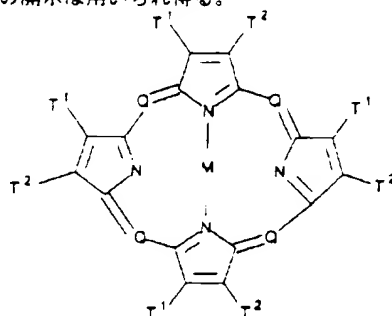
【0023】ポルフィリン化合物を含む層は有機ELEDデバイスのホール注入帯を形成する。ポルフィリン化合物はポルフィリンそれ自体を含むポルフィリン環遣から得

られた、又はを含む天然又は合成のどのような化合物でもあり得る。ポルフィリン化合物のどれもが Adler のアメリカ国特許第 3935031 号又は Tang のアメリカ国特許第 4356429 号により開示され、ここに参考として引用されたこれらの開示は用いられ得る。

【0024】好ましいポルフィリン化合物は以下のような構造式である (I)。

【0025】

【化 1】



(I)

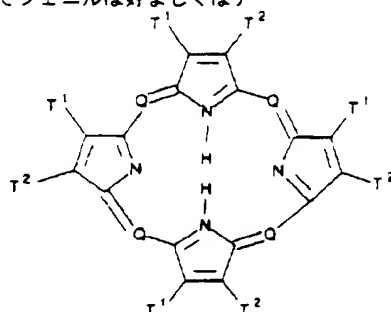
【0026】ここで Q は -N= 又は -C(R)=, M は金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化合物、R は水素、アルキル、アラルキル (aralkyl)、アリル、又はアルカリル、T1 及び T2 は水素又は不飽和化 6 員環と共に完成するものを表し、これはアルキル又はハロゲンのような代替物を含みうる。好ましくは 6 員環は炭素、硫黄、窒素原子で形成される。好ましくはアルキル部分は 1 から 6 の炭素原子を含み、一方でフェニルは好ましくはア

リル部分である。

【0027】代替的な好ましい形ではポルフィリン化合物は構造式 (I) のようなものと 2 つの水素の代わりに金属原子が置換することにより異なり、式 (II) により示される。

【0028】

【化 2】



(II)

【0029】有用なポルフィリン化合物のより好ましい例は金属遊離フタロシアニン及び金属含有フタロシアニンである。一般的なポルフィリン化合物及び特にフタロシアニンはどのような金属も含みうる一方で金属は好ましくは 2 以上の正の原子価を有する。好ましい金属の例はコバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケル、及び特に銅、鉛、プラチナである。

【0030】有用なポルフィリン化合物の例は以下の通りである。

- PC-1 : プロフィン (prophine)
 PC-2 : 1, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィリン銅 (I)
 PC-3 : 1, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィリン亜鉛 (I)
 PC-4 : 5, 10, 15, 20-テトラキス

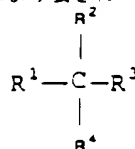
(ペンタフルオロフェニル)-21H, 23H-ポルフィリン

- PC-5 : シリコンフタロシアニン酸化物
 PC-6 : アルミニウムフタロシアニン塩化物
 PC-7 : フタロシアニン (金属遊離)
 PC-8 : 銅テトラメチルフタロシアニン
 PC-10 : 銅フタロシアニン
 PC-11 : クロムフタロシアニンフッ化物
 PC-12 : 亜鉛フタロシアニン
 PC-13 : 鉛フタロシアニン
 PC-14 : チタンフタロシアニン酸化物
 PC-15 : マグネシウムフタロシアニン
 PC-16 : 銅オクタメチルフタロシアニン

有機 EL デバイスのホール移動層は少なくとも一つのホール移動芳香族第三アミンを含み、ここで後者は炭素原

子にのみ結合され、それらの少なくとも一つは芳香族環のメンバーである少なくとも一つの3価の窒素原子を含む化合物であると理解される。一つの形では芳香族第三アミンはモノアリアルアミン、ジアリアルアミン、トリアリアルアミン、又は重合したアリアルアミンのようなアリアルアミンであり得る。モノマーのトリアリアルアミンの例はK I u p f e l 等のアメリカ国特許第3180730号に示されている。ビニル又はビニルラジカルで置換された及び/又は少なくとも一つの活性水素含有群を含む他の適切なトリアリアルアミンはB r a n t l e y 等によるアメリカ国特許第3567450号及び第3658520号に開示されている。

【0031】好ましい芳香族第三アミンのクラスは少なくとも二つの芳香族第三アミン部分を含むそれらである。そのような化合物は構造式(III)により表される。



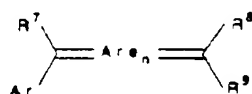
【0035】ここでR¹及びR²はそれぞれ独立に水素原子、アリル群、又はアルキル群を表し、又はR¹及びR²は共にシクロアルキル群と、それぞれが独立に構造式(V)により示されるようなジアリアルで置換されたアミノ群で置換されるアリル群を表すR³及びR⁴を完成する原子を表す。

【0036】

【化5】



(V)



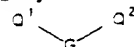
(VI)

【0039】ここでAr_nはアリレン群であり、nは1から4の整数であり、Ar、R⁷、R⁸、R⁹は独立して選択されたアリル群である。上記構造式(III)、(IV)、(V)の種々のアルキル、アルキレン、アリル、アリレン部分は今度はそれぞれ置換されうる。典型的な置換はアルキル群、アルコキシ群、アリル群、アリルオキシ群、及びフッ素、塩素、臭素のようなハロゲンを含む。種々のアルキル及びアルキレン部分は典型的

るそれらを含む。

【0032】

【化3】



(III)

【0033】ここでQ¹及びQ²は独立に芳香族第三アミン部分であり、Gは炭素対炭素の結合のアリレン、シクロアルキレン、又はアルキレン群のような連結群である。構造式(III)を満足し、2つのトリアリアルアミンを含むトリアリアルアミンの特に好ましいクラスは構造式(IV)をみたすものである。

【0034】

【化4】

(IV)

【0037】ここでR⁵R⁶は独立して選択されたアリル群である。他の好ましい芳香族第三アミンの好ましいクラスはテトラアリアルジアミンである。好ましいテトラアリアルジアミンはアリレン群を介して連結された式

(V)により示されるような2つのジアリアルアミノ群を含む。好ましいテトラアリアルジアミンは式(VI)により示されるようなものを含む。

【0038】

【化6】

には約1から6の炭素原子を含む。シクロアルキル部分は3から約10の炭素原子を含みうるが、例えばシクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル環状構造のような典型的には5、6、又は7の環状炭素原子を含みうる。アリル及びアリレン部分は好ましくはフェニル及びフェニレン部分である。

【0040】有機エレクトロルミネッセンス媒体のホール移動層全体が単一の芳香族第三アミンで形成されうる。

方で安定性の増加は芳香族第三アミンの組み合わせを用いることにより実現されうること本発明の更なる認識である。特に以下に例として示すように例えば式(VI)により示されたようにテトラアリルアミンと組み合わせた式(IV)を満足するトリアリルアミンのようなトリアリルアミンを用いることが好ましい。トリアリルアミンはテトラアリルジアミンと組み合わせ用いられたときに後者はトリアリルアミンと電子注入及び移動層との間に挿入される層として配置される。

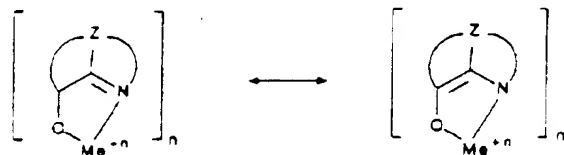
【0041】有用な芳香族第三アミンの代表はBerwick等によるアメリカ国特許第4175960号及びVan Slyke等によるアメリカ国特許第4539507号に開示され、ここに参考として引用する。加えてBerwick等は有用なホール移動化合物としてN置換カルバゾルを開示し、これは上記に開示されたジアリル、及びトリアリルアミンの環状架橋変形例として見られ得る。

【0042】有用な芳香族第三アミンの例は以下のようである。

ATA-1: 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン

ATA-2: 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)-4-フェニルシクロヘキサン

ATA-3: 4, 4-ビス(ジフェニルアミノ)



【0044】ここでMeは金属を表し、nは1から3の整数であり、Zは各出現に独立に少なくとも2つの融合した芳香族環を有する核を完成する原子を表す。

【0045】上記から金属は一価、二価、三価金属であり得ることは明白である。金属は例えばリチウム、ナトリウム又はカリウムのようなアルカリ金属、マグネシウム、又は、カルシウムのようなアルカリ土類金属、又は、硼素、又はアルミニウムのような土類金属であり得る。一般に有用なキレート金属として知られているどのような一価、二価、又は三価の金属も用いられ得る。

【0046】Zはそのうちの少なくとも一つがアゾール又はアジンである少なくとも二つの融合された芳香族環を含む異種環状核を完成する。脂肪族及び芳香族環の両方を含む付加的な環は必要ならば2つの所望の環に融合されう。機能上の改善なしに分子のバルクを付加することを回避するために環状原子の数は好ましくは18以下に維持される。

【0047】有用なキレートされたオキシノイド化合物は以下のようである

クワドリフェニルATA-4 4, 4-ビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメチレン

ATA-5 N, N, N-トリ(*p*-トリル)アミン

ATA-6 4-(ジ-*p*-トリルアミノ)-4'-[4-(ジ-*p*-トリルアミノ)-ースチル]スチルベン

ATA-7 N, N, N', N'-テトラ-*p*-トリル-4-4'-ジアミノビフェニル

ATA-8 N, N, N', N'-テトラフェニル-4-4'-ジアミノビフェニル

ATA-9 N-フェニルカルバゾル

ATA-10 ポリ(N-ビニルカルバゾル)

本発明の有機ELの電子注入及び移動層を形成するのに用いられる好ましい薄膜形成材料はオキシシ(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロオキシキノリンとまた称される)それ自体のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物である。そのような化合物は両方の高レベルの性能を示し、既に薄膜の形で製造されている。企画されているオキシノイド化合物の例はこれらの満足する構造式である(VII)。

【0043】

【化7】

(VII)

CO-1: アルミニウムトリスオキシシ[a, k, a, ビス(8-キノリノール)アルミニウム]

CO-2: マグネシウムビスオキシシ[a, k, a, ビス(8-キノリノール)マグネシウム]

CO-3: ビス[ベンゾ[f]-8-キノリノール]亜鉛

CO-4: ビス(2-メチル-8-キノリノール)アルミニウム

CO-5: インジウムトリスオキシシ[a, k, a, トリス(8-キノリノール)インジウム]

CO-6: アルミニウムトリス(5-メチルオキシシ)[a, k, a, トリス(5-メチル-8-キノリノール)アルミニウム]

CO-7: リチウムオキシシ[a, k, a, 8-キノリノール リチウム] CO-8 ガリウム

トリス(5-クロロオキシシ)[a, k, a, トリス(5-クロロ-8-キノリノール)ガリウム]

CO-9: カルシウムビス(5-クロロオキシシ)[a, k, a, トリス(5-クロロ-8-キノリノール)カルシウム]

ール) カルシウム]

CO-10 ポリ[亜鉛(11)-ビス(8-ハイドロオキシ-5-キノリニル)メテン]

CO-11 ジリチウムエピンドリジオン(epindolidione)

本発明の有機ELデバイスでは有機ルミネセンス媒体の全体の厚さを $1\mu\text{m}$ (10000オングストローム)以下に制限することにより電極を横切る比較的低い電圧を用いる一方で有効な光放射と両立する電流密度を維持することが可能である。 $1\mu\text{m}$ 以下の厚さで20ボルトの印加された電圧は 2×10^5 ボルト/cmより大きな電界を生じ、これは効果的な光放射と両立できる。印加された電圧の更なる減少及び/又は電界及び故に電流密度の減少を許容する有機ルミネセンス媒体の厚さ内の強度減少のオーダー(0- $1\mu\text{m}$ 又は100オングストローム)は、デバイス構造の許容範囲内に充分収まる。

【0048】有機ルミネセンス媒体のなす一つの機能はELデバイスの電氣的バイアス上の電極の短絡を防ぐための絶縁障壁を供することである。有機ルミネセンス媒体を介して延在する一のピンホールのみでさえも短絡を生じさせる。例えばアントラセンのような単一の高度に結晶化したルミネセンス材料を用いる従来技術のELと違って本発明のELデバイスは短絡なしに非常に小さな全体の有機ルミネセンス媒体の厚さで製造を可能にする。理由の一つは3つの重量された層の存在は配列された層内のピンホールが電極間に連続的な導電路を供する機会を大幅に減少する。これはそれ自体有機ルミネセンス媒体の層の1又は2までもがコーティング上に形成されたフィルムに理想的に適合する材料で形成されることを許容する一方で受け入れ可能なELデバイス性能及び信頼性をなお達成する。

【0049】有機ルミネセンス媒体を形成するために好ましい材料はそれぞれ薄いフィルムで製造可能であり、一それは0.5 μm 又は5000オングストローム以下の厚さを有する連続的な層として製造されう。有機ルミネセンス媒体の層の一以上が溶媒コートされたときに重合されたバインダーを形成するフィルムはピンホールのような構造的欠陥のない連続的な層を確実にするために活性材料を共に堆積されう。用いられた場合にはバインダーは無論それ自体好ましくは約 2×10^6 ボルト/cm以上の高い絶縁強度を示さねばならない。適切なポリマーが知られた溶媒キャスト付加及び濃縮ポリマーの広範囲のものから選択されう。適切な濃縮ポリマーの例はポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリスルホンである。活性材料の不必要な希釈を回避するためにバインダーは好ましくは層を形成する材料の全重量に基づいて50重量パーセント以下に制限される。

【0050】有機ルミネセンス媒体を形成する好ましい活性材料は各フィルム形成材料であり、真空蒸着が可能

である。極度に薄い欠陥のない連続な層は真空蒸着により形成される。特に50オングストローム程度の厚さのそれぞれの層は満足なELデバイス性能をなお実現する一方で実現されう。ホール注入層として真空蒸着されたポルフィリン化合物を用い、ホール移動層として芳香族第三アミン(これは今度はトリアリルアミン層及びテトラアリルジアミン層からなることが可能である)で形成されたフィルムを用い、電子注入及び移動層としてキレートされたオキシノイド化合物を用いる場合には約50から5000オングストロームの範囲のそれぞれの層の厚さが計画され、100から2000オングストロームの範囲の厚さの層が好ましい。

【0051】有機ELデバイスの陽極及び陰極はそれぞれのような便利な従来技術の形でとりうる。それが有機ELデバイスから陽極を介して光を透過するよう意図されるところでこれは例えば透明又は実質的に透明なガラス板又はプラスチックフィルムのような薄い導電性層を光透過性基板上にコーティングすることにより便利に達成されう。本発明の一つの形では有機ELデバイスはGurnee等によるアメリカ国特許第3172862号、Gurneeのアメリカ国特許第3173050号、Dresnerの「Double Injection Electroluminescence in Anthracene」、RCAR review, Volume 30, page 322-334, 1969及びDresnerのアメリカ国特許第3710167号に開示されているガラス板上にコートされた酸化錫又はインジウム錫酸化物で形成された光透過性陽極を含む歴史的な実践を追従することが可能である。どのような光透過性ポリマーフィルムでも基板として用いられう一方でGillisonのアメリカ国特許第2733367号及びSwindell'sのアメリカ国特許第2941104号はこの目的に対して特に選択されたポリマーフィルムを開示している。

【0052】ここで用いた「光透過性」という用語は問題の層又は素子はそれが受けた少なくとも一つの波長の光の、好ましくは少なくとも100nm周期にわたり50パーセントより多くを透過することを単に意味する。鏡映(散乱されない)及び拡散(散乱された)された放射光の両者は望ましいデバイス出力であるので、半透明及び透明の両者、又は実質的に透過性の材料は有用である。たいていの場合には有機ELデバイスの光透過層又は要素は無色又は中間的な光学的濃度を示しすなわち他と比べて一つの波長範囲内の光の顯著に高い吸収がない。しかしながら無論光透過電極支持体又は別の重量されたフィルム又は要素は所望ならば放射トリミングフィルターとして作用するようにそれらの光吸収特性を設計しう。そのような電極の構造は例えばFlemingのアメリカ国特許第4035686号に開示される。波長に近似した厚さ、又は受けられた光の波長の倍数に製

造された電極の光透過導電性層は干渉フィルターのよう
に振る舞う。

【0053】歴史的な実践に反して一つの好ましい形では本発明の有機ELデバイスは陽極よりもむしろ陰極を介して光を放射する。これはそれが光透過性及びそれが実際好ましくは本発明のこの形で光に対して不透明であるようななどのような要求の陽極をも軽減する。不透明な陽極は陽極構造に対して適切に高い仕事関数を有するどのような金属又は金属の組み合わせでも形成されうる。好ましい陽極金属は4電子ボルト(eV)より大きな仕事関数を有する。適切な陽極金属は以下に示す高い(>4eV)仕事関数の金属の中から選択されうる。不透明な陽極は支持体上の不透明金属層又は別の金属箔又はシートで形成されうる。

【0054】本発明の有機ELデバイスはこれまでのこの目的に有用だと教示されたどのような高い又は低い仕事関数の金属を含むどのような金属で構成された陽極をも用いる。予期されない製造、性能、安定性の利点は低い仕事関数の金属と少なくとも一つの他の金属との組み合わせの陽極を形成することにより実現されてきた。更なる開示についてはTang及びVan Slykeのアメリカ国特許第4885211号を参照し、この開示はここに参考として引用する。

【0055】図4に有機ELデバイスを駆動するのに適したAC波形の概略図を示す。AC周期の順部分ではホール注入有機層に隣接するホール注入電極は電子移動又はルミネセンス層に隣接する電子注入電極に関してVfボルトの正の電圧にバイアスされる。順部分は期間tfに対して維持される。この期間の終わりで負の電圧Vrボルトが電子注入電極に関してホール注入電極に印加される。波形のこの逆部分は周期trに対して維持される。この波形の繰り返しは有機ELに対するAC駆動を構成する。

【0056】AC波形の特性は順部分ではそれぞれの電極からのELデバイスを介する導電性電流と観測可能なエレクトロルミネセンスを生ずるホールと電子の注入がある。波形の逆部分ではそれぞれの電極からの有機層内へのホール又は電子のどちらの注入も見られず、故に導電性電流と観測できるエレクトロルミネセンスは認められない。

【0057】本発明によれば有機EL動作に対する波形は順及び逆部分での非対称電位を有する。図4を参照するに好ましいAC駆動方式はVrはVfと等しいか又はより大きい波形を有する。VfはELデバイスを介して導電性電流の強度を決め、故にその光出力パワーを決める。VrはELデバイスにより維持されることが可能な絶縁破壊電圧を超えないいかなる長さをも仮定する。絶縁破壊電圧強度が一般に5E+6ボルト/cmより大きくないことを考えるとVrは典型的な2000オングストロームELデバイス似たいて10ボルトくら

いであり得る。Vrの好ましい範囲は $V_f \leq V_r < (E * d)$ であり、ここでEbは有機ELデバイスの絶縁破壊電界であり、dは有機層の全厚さである。

【0058】有機EL動作に対する波形はAC波形の順及び逆部分に対する等しくない持続時間をまた有する。逆部分に対するデューティサイクル $t_r / (t_f + t_r)$ は順部分に対するデューティサイクル $t_f / (t_f + t_r)$ に比べて顕著に小さくしうる。本発明によればELデバイスは順バイアスに比べて比較的短い期間の逆バイアスに維持される。この逆周期はELデバイスの破局的誤動作を防止するためにだけに必要とされる故にこの周期をできるだけ短く保つことが望ましく、それによりAC周期の大部分がEL発生用の順部分に割り当てられうる。最小のtrは少なくとも $0.001 * t_f$ でなければならない。

【0059】AC放射ビーム径の周波数は10Hzから 10^6 Hzの範囲でなければならない。10Hz以下では光発生は間欠的になり一般の表示応用に向かなくなる。10⁶Hz以上ではELデバイスの応答は駆動波形に追従し得なくなる。

【0060】

【実施例】

例1

有機ELデバイスはアメリカ国特許第4720432号の例1により構成された。

デバイス構成は以下の通り：

ITO/CuPc(350オングストローム)/TTB(350オングストローム)/Alq(600オングストローム)/MgAg

TTBはアメリカ国特許第4720432号のCO-1としてATA-7及びAlqと同一である。ELデバイスはEL電極に1000ヘルツ周波数の一定の電流のAC電源を印加することにより励起する。EL光出力は光セルで連続的にモニターされた。電流は20mA/cm²であり、電圧は約7ボルト(RMS)であった。約25カンデラ/平方メートルの有効な光レベルが4000時間以上維持された。AC駆動電圧はこの期間にわたって比較的安定(<1ボルト上昇)である。破局的誤動作は生じなかった。

【0061】例2(制御例)

実施例1で用いられたのと同じ標準デバイスがDC電源の下で駆動された。電流は20mA/cm²で一定に維持された。初期電圧は8ボルトであった。このDC駆起の下で初期光出力は実施例1で記載されたELデバイスと約同じであったが、デバイスは短絡を生じ、約150時間で破局的な誤動作を生じた。DC駆動電圧はまたこの周期中に8ボルトから11.5ボルトにより急激に上昇した。

【0062】例3

多数の類似の構成のELデバイスがAC及びDC励起の

下でテストされた。DC励起ELデバイスは2000時間内に破局的なモードで誤動作し、よりしばしば最初の2、300時間で誤動作した。AC励起されたELデバイスはほとんど常に10000時間を超える寿命テスト中に破局的な誤動作を被らずに連続的に動作を維持した。

【0063】本発明は特定の例を参照して詳細に説明されたが、変形及び改良は本発明の精神と視野内で有効であるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 ELデバイスの概略図である。

【図2】 ELデバイスの概略図である。

【図3】 ELデバイスの概略図である。

【図4】 本発明によるAC駆動電圧波形を示す図である。

【符号の説明】

100 ELデバイス

102 陽極

104 陰極

106 有機ルミネセンス媒体

108、110、112 挿入層

114 外部電源

116、118 導体

120 下部有機層

122 上部有機層

124 ホール

126 電子

128 線

200 エレクトロルミネセンスデバイス

202 透明電極

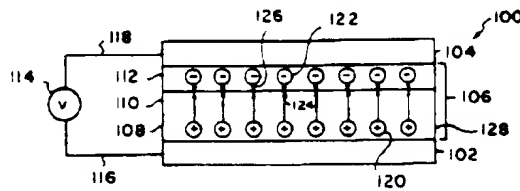
204、302 陽極

206、300、306 有機ルミネセンス媒体

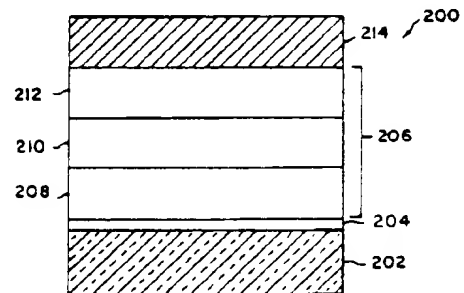
208、210、212、308、310、312 層

214、314 陰極

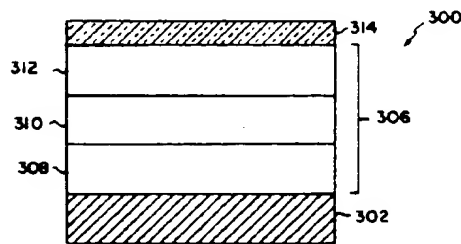
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

